

تأثیر کرنش بر تک لایه ی VSe2

مهدی نجدی¹، میثم باقری تاجانی¹، سحر ایزدی ویشکایی²

¹ دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه گیلان

² پژوهشکده ی فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی

در تک لایه ی VSe2، هنگامی که کرنش ۴٪ اعمال کنیم تغییر خاصی در تکانه ی مغناطیسی اتم Ta مشاهده نمی شود اما با افزایش کرنش تا ۱۲٪ شاهد افزایش میزان آن هستیم [5]. اعمال کرنش تا ۱۰٪ در CrI3، باعث افزایش تکانه ی مغناطیسی Cr از 2.966 μ_B تا 3.364 μ_B می شود [6]. در MaTe2 با اعمال کرنش تا ۱۰٪ با افزایش اندک تکانه ی مغناطیسی منگنز تا 4.3 μ_B روبه رو هستیم [7]. ما و همکارانش نیز تاثیر افزایشی تکانه ی مغناطیسی وانادیم رابراثر کرنش در VS2 اثبات کردند [1].

برای بررسی دمای کوری ما به روابط زیر نیازمندیم.

$$\Delta E = E_{AFM} - E_{FM} \quad (1)$$

$$\Delta E = \frac{E_{ex}}{3} \quad T_C = \left(\frac{2}{3}\right) \Delta E = \left(\frac{2}{3}\right) \frac{\Delta E}{k_B} \quad (2)$$

برای دست آوردن دمای کوری از روابط (۱) و (۲) استفاده میکنیم. همانطوری که در شکل ۲ (b) مشخص است، هنگامی که کرنش اعمال می کنیم (کرنش ۱٪) اندکی دمای کوری پایین آمده تا زمانی که این دما 199.778 k شود، با افزایش کرنش (تا ۱۳٪) دمای کوری با شیب ملایمی افزایش می یابد. پس در حالت کلی افزایش کرنش موجب افزایش دمای کوری می شود. در MnSe2 هم با اعمال کرنش ۵٪، دمای کوری از 330k تا 375k افزایش می یابد [8]. در CrI3 با اعمال کرنش ۳٪ دمای کوری با شیب ملایمی افزایش یافته و از 44.4k به 51.4k می رسد [9]. در Fe3GeTe2 هنگامی که کرنش ۱٪ اعمال شود، کاهش دمای کوری را با شیب زیادی شاهد هستیم اما با اعمال کرنش تا ۶٪، این دما با شیب کمتری کاهش پیدا می کند [10]. در MaTe2 با اعمال کرنش تا ۱۰٪، با افزایش دمای کوری از 100k تا 440k مواجه می شویم [7].

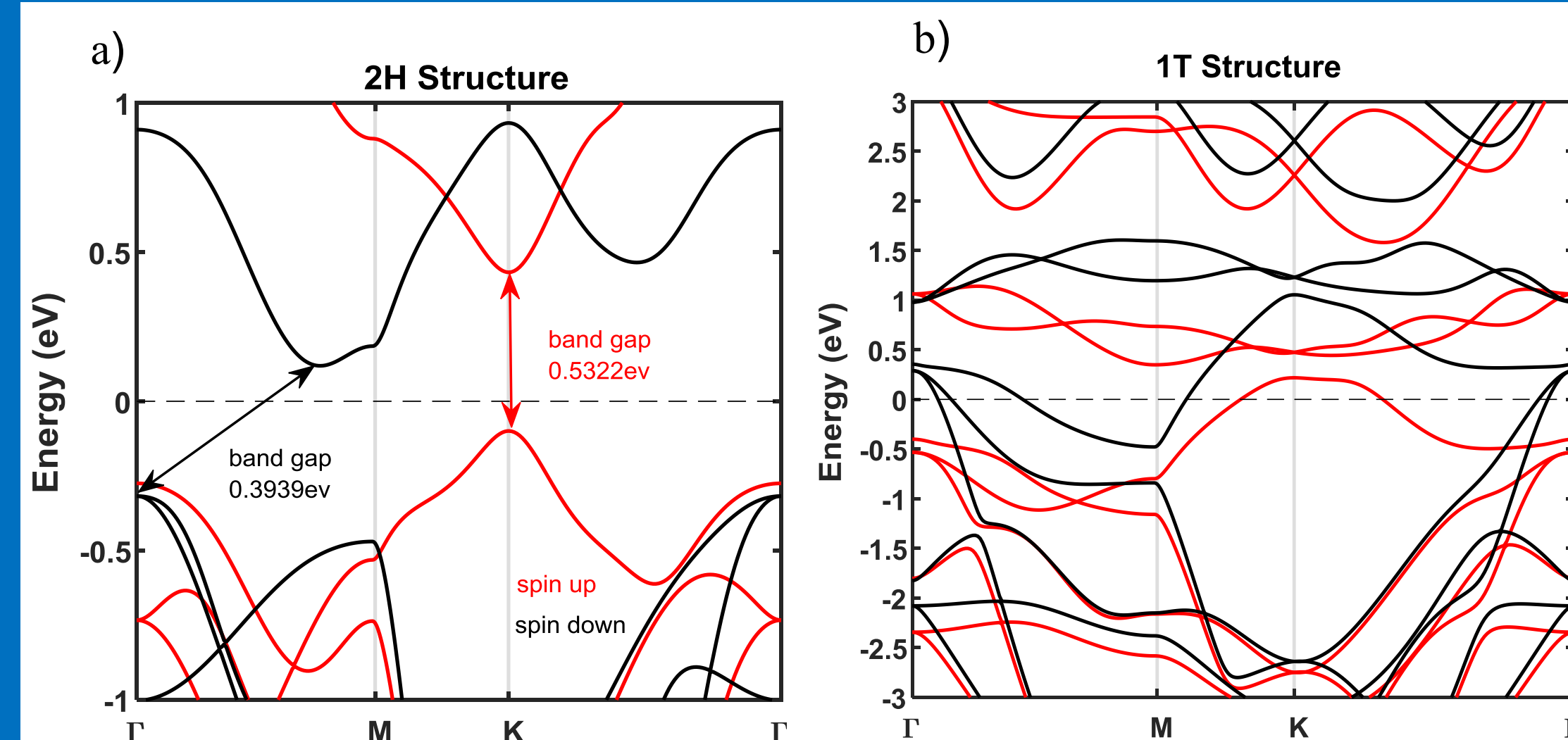
نتیجه گیری

در کل با DFT خواص مغناطیسی را در فازهای 2H، 1T بررسی کردیم، گاف نواری در فاز 1T برابر صفر است و نشان دهنده ی فرومغناطیس بودن ساختار و در فاز 2H دارای گاف نواری و یک نیمه رسانای اسپینی است. اعمال کرنش از ۰ تا ۱۳٪ بر روی مغناطش وانادیم و دمای کوری تک لایه 1T-VSe2 تاثیر گذار است.

منابع

- [1] Ma, Y., et al. (2012). "Evidence of the existence of magnetism in pristine VX2 monolayers (X= S, Se) and their strain-induced tunable magnetic properties." *Acs Nano* 6(2): 1695-1701.
- [2] Feng, J., et al. (2011). "Metallic few-layered VS2 ultrathin nanosheets: high two-dimensional conductivity for in-plane supercapacitors." *Journal of the American Chemical Society* 133(44): 17832-17838.
- [3] Fuh, H.-R., et al. (2016). "Metal-insulator transition and the anomalous Hall effect in the layered magnetic materials VS2 and VSe2." *New Journal of Physics* 18(11): 113038.
- [4] Li, F., et al. (2014). "Versatile electronic properties of VSe2 bulk, few-layers, monolayer, nanoribbons, and nanotubes: A computational exploration." *The Journal of Physical Chemistry C* 118(36): 21264-21274.
- [5] Chowdhury, S., et al. (2019). "Strain-controlled magnetic and optical properties of monolayer 2H-TaS e 2." *Physical Review Materials* 3(8): 084004.
- [6] Wu, Z., et al. (2019). "Strain-tunable magnetic and electronic properties of monolayer CrI 3." *Physical Chemistry Chemical Physics* 21(15): 7750-7755.
- [7] Chen, W., et al. (2020). "Tuning magnetic properties of single-layer MnTe2 via strain engineering." *Journal of Physics and Chemistry of Solids*: 109489.
- [8] Kan, M., et al. (2014). "Ferromagnetism in mnx 2 (x= s, se) monolayers." *Physical Chemistry Chemical Physics* 16(10): 4990-4994.
- [9] Leon, A., et al. (2020). "Strain-induced phase transition in CrI 3 bilayers." *2D Materials*: 2053-1583.
- [10] Yuan, D., et al. (2017). "Tuning magnetic properties in quasi-two-dimensional ferromagnetic Fe3-y Ge1-x As x Te2 (0 ≤ x ≤ 0.85)." *Materials Research Express* 4(3): 036103.

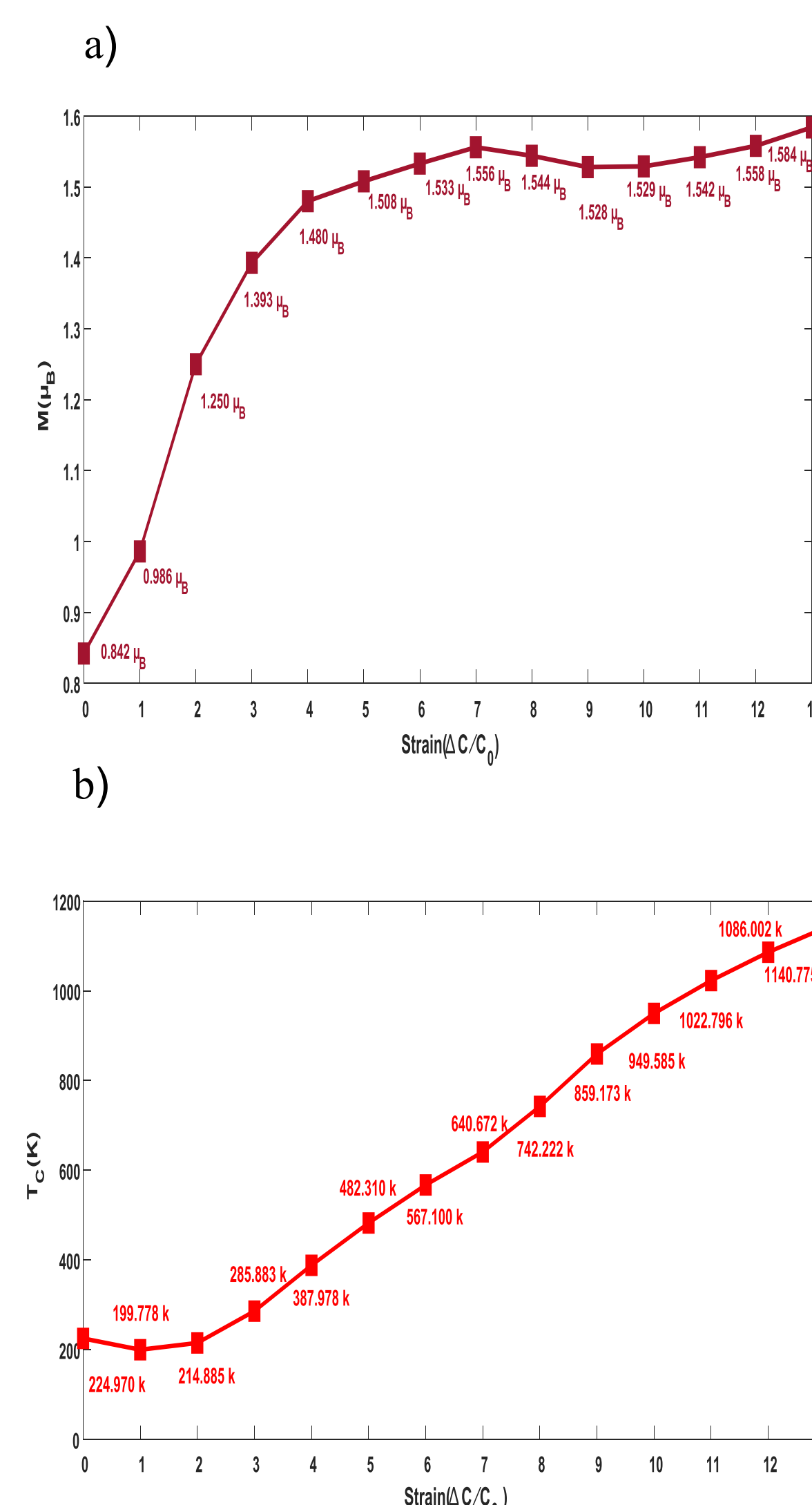
تجزیه و تحلیل نتایج



شکل ۱) ساختار نواری تک لایه ی VSe2 در فاز (a) 2H و (b) فاز 1T را نشان داده شده است. رنگ قرمز بیانگر اسپین بالا (spin up) و رنگ مشکی بیانگر اسپین پایین (spin down) است.

همانطوری که در شکل ۱ (a) می بینید ساختار نواری تک لایه ی VSe2 در فاز 2H مشخص شده است که دارای گاف نواری مستقیم 0.5329 eV برای اسپین بالا و گاف نواری غیر مستقیم 0.3939 eV برای اسپین پایین است. وجود این گاف ها نشان می دهد که این تک لایه در فاز 2H یک نیمه رسانای اسپینی است. در شکل ۱ (b) ساختار نواری تک لایه ی در فاز 1T مشخص شده است، که حاکی از آن است، این تک لایه در فاز 1T یک فرومغناطیس است چراکه هیچ گونه گاف نواری در آن وجود ندارد [4].

بعد از این که از فرومغناطیس بودن اطمینان حاصل کردیم، حال به بررسی تاثیرات کرنش بر روی تک لایه 1T-VSe2 می پردازیم. ما به این تک لایه کرنش ۰ تا ۱۳٪ اعمال کردیم و نتایج این بررسی را در شکل ۲ نشان داده ایم.



شکل ۲) اعمال کرنش ۰ تا ۱۳٪ بر تک لایه ی VSe2 و تاثیر آن بر (a) مغناطش وانادیم و (b) دمای کوری دارد.

شکل ۲ (a) نشان می دهد که تکانه ی مغناطیسی وانادیم با افزایش کرنش، ابتداتاً زمانی که این تکانه 1.480 μ_B شود (کرنش ۴٪)، با شیب تندی افزایش می یابد و سپس افزایش آن با شیب کمتری صورت می گیرد و بیشترین افزایش مرتبط به کرنش ۲٪ می باشد چراکه شیب تندتری دارد و سپس شیب افزایشی تکانه ی مغناطیسی، کاهش می یابد.

چکیده

دیپلکوکوئیدهای فلزات واسطه، TMD، به دلیل داشتن خاصیت مغناطیسی و قطبیدگی و خاصیت فرومغناطیسی ذاتی موجود در آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. ما در این تحقیق خصوصیات مغناطیسی تک لایه ی VSe2 را با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی (DFT) و از لحاظ ساختاری این ماده را در دو فاز T و H بررسی می کنیم. بررسی ما نشان می دهد که فاز T یک فرومغناطیس و فاز H یک نیمه رسانای اسپینی است. نتایج برآمده از محاسبات نظری و تجربی دیگر نشان می دهد تک لایه 1T-VSe2 فلز می باشد، پس با اعمال استرین (کرنش) ۰ تا ۱۳٪ در می یابیم که مغناطش و دمای کوری (Tc) به میزان کرنش وارد شده بستگی دارند.

مقدمه

در TMD ها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند می توانند در نسل های جدید ترانزیستورها، وسیله های انتشار عکس، منبع های هیدروژنی و دستگاه های اسپینترونیک مورد استفاده قرار گیرند [1]. اخیراً TMDs های دو بعدی مانند VS2 با موفقیت سنتز شده است [2]. این طرح می تواند برای بقیه ی TMDs مانند VSe2 مورد استفاده قرار گیرد. مغناطیس ذاتی و برنامه های کاربردی بالقوه باعث جذب علاقه ی زیادی شده است. بررسی سیستمی در مورد الکترونیک و خاصیت مغناطیسی تک لایه های VS2، VSe2 و همچنین اتصال بین کرنش و خواص مغناطیسی به وسیله ی محاسبات DFT به ما نشان می دهد که تک لایه های VS2 و VSe2 خاصیت مغناطیسی دارند [3].

روش های محاسباتی

محاسبات ساختار الکترونیکی تک لایه برای موج PBE و تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده و در QuantumWise به اجرا درآمده است. تمامی محاسبات شامل آرایش هندسی و محاسبات ساختار الکترونیکی بر پایه ی اسپین-مغناطیس نظریه تابعی چگالی (DFT) انجام شده است. ناحیه بریلوئن با مش $20 \times 20 \times 1$ برای نقاط k نگاشت گردید. انرژی برابر با 100Ha، فضای خلا جهت جلوگیری از برهم کنش لایه با تصویرش برابر با 20Å و معیار همگرایی انرژی 10^{-5} eV در نظر گرفته شد. در طول بهینه سازی ساختار بیشینه نیرو وارد بر هر اتم 10^{-3} eV/Å و بیشینه استرس وارد بر سلول واحد 10^{-3} GP در نظر گرفته شده است.